PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-330395

(43)Date of publication of application: 29.11.1994

(51)Int.CI.

C25D 17/20

(21)Application number : 05–139028

(71)Applicant: NIPPON TECHNO KK

(22) Date of filing:

17.05,1993

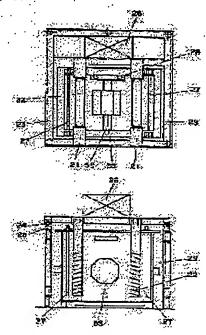
(72)Inventor: OMASA TATSUAKI::

54) METHOD FOR BARREL PLATING OF CHROMIUM AND DEVICE THEREFOR

57)Abstract:

PURPOSE: To prevent the degradation in current density for plating and io make Cr plating by a barrel practicable by providing the outer side of his barrel with vibrating vanes for stirring a Cr plating liquid at the time of subjecting many small-sized metallic parts to barrel plating within the plating liquid.

CONSTITUTION: A circulating chamber 29 contg. the Cr plating liquid is laced within a vibrating frame 23 and the rigid polyvinyl chloride barrel 53 if wilindrical or polygonal shape freely rotatably supported by a iorizontal revolving shaft 52 is placed within the plating liquid. The barrel i3 is provided with many small holes for passing of the plating liquid. The nany small-sized metallic parts to be plated with Cr are put into the parrel. A cathode is inserted into the barrel 53 via the revolving shaft 52. the electric current is made to flow between the cathode and a lead mode 27 and the materials to be plated of a negative potential are plated with the Cr while the barrel 53 is rotated in the plating liquid and the lating liquid is vibrated and stirred vertically and laterally by vibrating the brating vanes 22 with a motor 26. The current density of the current for lating does not lower by the vibrating and stirring of the plating liquid. lany small subjects to be plated are easily plated with Cr.



EGAL STATUS

Date of request for examination]

28.03.1997

Denof sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the

xaminer's decision of rejection or application converted egistration]

Date of final disposal for application]

Patent number

2992177

Date of registration]

15.10.1999

Number of appeal against examiner's decision of

ection]

Date of requesting appeal against examiner's decision

f rejection]

Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

庁内整理番号

(11)特許出顧公開番号

特開平6-330395

(43)公開日 平成6年(1994)11月29日

(51) Int.Cl.5

識別記号

FΙ

技術表示箇所

C 2 5 D 17/20

D

審査請求 未請求 請求項の数4 FD (全 7 頁)

(21)出願番号

特願平5-139028

(71)出願人 392026224

日本テクノ株式会社

(22)出願日

平成5年(1993)5月17日

東京都大田区池上6丁目8番5号

(72)発明者 大政 龍晋

神奈川県藤沢市片瀬山5丁目28番11号

(74)代理人 弁理士 友松 英爾 (外1名)

(54) 【発明の名称】 クロムのバレルめっき方法と装置

(57)【要約】

【目的】 本発明の目的は、種々の欠点を伴うためほと んど実用化されていなかったクロムのパレルめっきを 銅、亜鉛、ニッケルなどのパレルめっきと同様に円滑 に、かつ高能率で行うことができる新しいクロムのバレ ルめっき法の提供。

【構成】 クロムのバレルめっき法において、めっき浴 に振動撹拌を与えて流動をおこさせることを特徴とする クロムのパレルめっき法。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 クロムのバレルめっき法において、めっき浴に振動撹拌を与えて流動をおこさせることを特徴とするクロムのバレルめっき法。

【請求項2】 クロムのバレルめっき装置において、水平回転軸に固定されたバレルと、バレルの外側に振動撹拌手段を設けたことを特徴とするクロムのバレルめっき装置。

【請求項3】 前記振動撹拌手段が、めっき浴を横方向 ける。上下方向振動撹拌手段を設ける場合には例えば図に振動を与えるものである請求項2記載のクロムのパレ 10 6~9に示すような上下方向振動撹拌手段をバレル53ルめっき装置。 と槽51の壁の間に設けたり、あるいは図10に示すよ

【請求項4】 前記振動撹拌手段が、めっき浴を上下方向に振動を与えるものである請求項2記載のクロムのバレルめっき装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【技術分野】本発明は、クロムのバレルめっき法に関する。

[0002]

【従来技術】図に示すような装置を使用するパレルめっ き法は、小物に亜鉛、銅あるいはニッケルなどをめっき する方法としてよく使用されているが、クロムめっきの 場合は、亜鉛、銅、ニッケルなどのめっきの場合に比較 して電流密度を大きくする必要があるため、(1)大量 の部品を一度にめっきすると電流の断続で火花が発生し たり、液温度の調整が困難になる、(2)電流が断続し やすく、このためクロムが多層めっきになり光沢や密着 が悪くなる、(3) クロムめっきは、ラック方式の場合 でも、めっき用部品と陰極との接点を強くしなければな らない位であるから、部品の自重による接点確保しかな 30 いバレルめっきでは、形状が単純で重量の大きい部品の 場合しかバレルめっきをうまく実施できない、(4)ク ロムの部品に対するまつわりつきが悪い、などの欠点が ある (昭和62年12月16日、東京鍍金材料協同組合 発行「めっき技術ガイドブック」第195頁、および昭 和55年7月30日、日刊工業新聞社発行、川崎元雄外 5名著「実用電気めっき」第103頁参照)。このた め、クロムのパレルめっき法は実質的にほとんど行われ ていないのが実情である。

[0003]

【目的】本発明の目的は、前述のように種々の欠点を伴うためほとんど実用化されていなかったクロムのパレルめっきを銅、亜鉛、ニッケルなどのパレルめっきと同様に円滑に、かつ高能率で行うことができる新しいクロムのパレルめっき法を提供する点にある。

[0004]

回転軸に固定されたバレルと、バレルの外側に振動撹拌 手段を設けたことを特徴とするクロムのバレルめっき装置に関する。前記振動撹拌手段は、めっき浴を横方向に 振動を与えるものであることが好ましいが、めっき浴を 上下方向に振動を与えるものであることもできる。本発 明では、図11に示すようなバレルめっき装置において、横振動撹拌手段を設ける場合には例えば図1~5に 示すように横振動撹拌手段を通常バレル53の下部に設ける。上下方向振動撹拌手段を設ける場合には例えば図6~9に示すような上下方向振動撹拌手段をパレル53 と槽51の壁の間に設けたり、あるいは図10に示すような上下方向振動撹拌手段をバレル53の下部に設ける 場合もある。また、電極の位置は、槽の左右壁に沿って 設けるのが普通であり、横振動撹拌手段に対しては上方 に設けられ、上下方向振動手段のときは、上下振動撹拌 手段の内側に設けてもよいし、外側に設けてもよい。

【0005】振動撹拌手段は、15~60Hz、好ましくは20~40Hzでの振動を発生させる、振動モータによる振動を液中の振動板に伝え、液体にこの振動を伝え、液体にこの振動を伝えることにもとづく本発明者が開発した新しい撹拌手段であり、その基本的考え方は特開平3-275130号公報に開示したとおりであり、また、その変形撹拌手段は特願平4-286544号として平成4年9月14日に出願している。この振動撹拌は、振動板による振動が系全体に伝えられると、系全体に流動撹拌が発生してスクリューによる撹拌に較べて系全体がすみやかに均一化されることは驚くべきことであり、この現象は、液体系のみならず、粉体、粒体系においても同様であり、おが屑中に着色おが屑を加えた実験でも立証できているところである。なお、振動板の振幅は2~30mm、好ましくは10~15mmである。

【0006】(横方向振動について)まず、本発明に用 いることのできる横方向の振動撹拌手段について図面を 参照して説明する。図1は、本発明の振動撹拌装置の上 面図を示し、図2はその断面図を示す。1は、横方向に 振動を発生する振動モーターまたは電磁モーター(以 下、単に振動モーターと称する) であり、2はその振動 を伝達するためのコの字状振動伝達子であり、槽または 任意の支持物に直接またはスライドペアリング13など 40 を介して取付けられている。3は、振動モーター1で発 生した振動が減衰しないようにするための支持体であ り、4は、振動羽根6をつけた振動子5を吊り下げかつ コの字状振動伝達子の振動を振動子5に伝達する役目を する垂直振動伝達子である。振動羽根6は振動モーター または電磁モーター1の振動により振動撹拌作用を槽内 の液体や粉体などに与える働きをする。支持体3の両側 には例えばスプリングのような弾性体8,8が設けられ ており、コの字状振動伝達子2の振動が減衰しないよう にするとともに振動モーター1の側の重量とほぼ同じ重 3

抑えこむ。コの字形の振動伝達子を介して該槽の一方の 側に設置されている振動モーターとその対向する側に設 けられた弾性体とその保持機構との両者間では重量的に ほぼパランスが取れるよう調整されていることが好まし い。前記振動子は、棒状態であってもよいし、枠体であ ってもよい。要は、槽の底部にあって伝達子により伝達 されてきた横方向の振動を振動羽根に伝える働きをすれ ばよい。

【0007】振動羽根は任意枚数を振動子に付設すれば よい。振動羽根は振動子上に垂直にあるいは斜めに取り 付ける〔図5の(a)~(d)参照〕。振動羽根の取付 け方は振動子に溶接することもできるし、着脱自在とす ることもできる。とくに羽根を振動子に押込式にとりつ ける方式を採用すれば、必要とする撹拌条件に応じて振 動羽根の大きさを変更したり、振動羽根の数を変更する ことができるので、好ましい。また、羽根の取付角度を 変更できるようにすることもできる。 槽の大きさが幅8 00mm、長さ1000mm、深さ1100mmの場合 には、例えば、50mm間隔で幅80mm、長さ500 より充分撹拌効果を挙げることができる。振動羽根と電 極の位置関係について述べると、通常電極は槽の左右に あり、振動羽根の位置からみれば上方に設けられている が、場合によっては振動羽根の下、すなわち槽の底部に 設けることもできる。

【0008】コの字状の振動伝達子の両先端部を弾性体 を介して受け取めている支持体の存在は、振動モーター により発生した横方向の振動が減衰しないようにするた め、地盤と同じようにしっかりした構造体のものとする ことが好ましい。例えば、地盤に基礎を打ち、それに垂 30 直に立ち上ったH型鋼材、あるいは鉄筋、鉄骨入りコン クリート壁などを用いることができる。槽の壁が充分に しっかりしているときは槽の壁をもって支持体とするこ ともできる。

【0009】前記弾性体は、振動伝達子の振動をうけと め、前記支持体からその振動をはねかえす役割を果すも のである。例えば、図3に示すように、丸棒7のまわり にパネ鋼により作った直径3~10mmのスプリング8 をはめこんだものを前記弾性体として使用することがで きる。前記弾性体は前記支持体の振動モーター側とその 40 きる。 反対側とに対照的に設置することが好ましい。図3のも のは、そのような構造になっており、パネは止め板9で 固定されている。

【0010】(上下方向振動について)つぎに、本発明 で用いる上下方向振動手段について、図面を参照して詳 細に説明する。まず、図6~9について説明する。振動 撹拌手段は、振動モーター26で発生した振動を振動枠 23、振動棒21を介して振動羽根群22、22……に 伝える。振動羽根群は図2~4に明示されているように 循環槽29の両側に設置する。振動モーター26よりの 50 $0.7 \sim 1.3 g/l$ を含有する水溶液が基本であり、

振動が循環槽29本体に影響しないようにするため、振 動枠23はスプリング24と台座25を介して本体に取 付けられている。振動羽根は、水平であってもよいがや や傾斜をつけて取付けることが好ましい。傾斜の程度は 水平方向を基準にして0~45°、好ましくは10~2 0°の角度で取付けることが好ましい。本実施例では1 5°でセットした。振動羽根の幅は特に制限はないが3 0 mm以上程度あれば充分その効力を発揮する。通常3 0~100mm、好ましくは50~80mm程度であ る。撹拌羽根同士の間隔はとくに制限はないが通常10 ~80mm、好ましくは30~40mmであり、本実施 例では35mm間隔とした。また、左右の振動羽根22 の位置は、同一の高さでもよいが、ややずらせた位置に 設けることもできる。 最上位の振動羽根は液面から約1 00mm下の位置にすることが好ましい。これより上に 設けるとその振幅により多少異なるが、液が飛び散るの で好ましくない。最下位の振動羽根は底から約50mm 上の位置とすることが好ましい。

【0011】振動板の振動のさせ方は、前記公報や明細 mm、厚さ0. 15mmの振動羽根を取り付けることに 20 書記載のように振動板を均一に振動させてもよいが、振 動板の1箇所または2箇所を振動軸に連結して振動させ ることもできる。この場合、液槽が四角形のときは振動 板の一辺の両端部に振動軸を一本づつ二本設けてもよい が、辺の中央に一本設けることもできる。また振動板の 一つの角部に一本の振動軸を設けてもよい。振動軸をと りつけた辺の対角辺あるいは振動軸をとりつけた角部以 外の角部は固定軸により支持する。固定軸には弾性体、 たとえば、ゴム、スプリング、空気パネ等を介して振動 板を固定することが好ましいが、振動板自体の弾力にた よることも可能である。図10にその一具体例を示す。 振動モーターに任意の手段で連結した振動伝達棒35を 介して振動棒31,32を設け、この振動棒31,32 にはゴム片38,39を用いて振動板36を固定する一 方、固定棒33,34には、振動板36の振動を支持す る支持用ゴム片40,41を固定し、これに振動板36 を連結する。振動板36は、支持用ゴム片40,41を 支点として振動伝達棒31,32の上下軸にあわせて扇 をあおぐように振動するのでこれを槽中におさえること により、液体、粉体、粒体等の混合撹拌を行うことがで

> 【0012】本発明の振動撹拌手段の材質は、クロムめ っき浴に侵されないものであれば格別の制限はない。振 動羽根は、耐腐蝕性金属やセラミックスを用いることが できるが、チタンやチタン合金製のものが好ましい。電 極の材料には、特別の制限はないが、通常鉛またはその 合金を使用する。

【0013】クロムめっき浴は、通常無水クロム酸(C rO3) 50~350g/1、好ましくは200~30 0g/1、酸例えば硫酸0.2~3g/1、好ましくは 5

これに好ましくは、ケイフッ化物例えばNa2SiF6や $K_2 S i F_6 を 0.5 \sim 20 g / 1、好ましくは5 \sim 10$ g/l添加する。さらに必要により種々の光沢剤、分散 剤などの添加剤を加えることができる。陰極電流密度は 20~80A/dm²、めっき浴温は40~65℃、好 ましくは50~60℃である。

【0014】本発明において使用されるパレルは、いわ ゆる浸渍型水平回転パレルと称されるものであり、横方 向の軸、例えば水平あるいは斜めの回転軸を中心に回転 する円筒、あるいは六角形または八角形などの多角形筒 10 状体であって、その側面に多数の穴を有するものであ る。カソードは、通常回転軸を介して筒内に挿入されて いるデングラと呼ばれるものであり、アノードは筒外に 配置する。パレル寸法は通常直径30~35cm、長さ 45~80cmのものが用いられるが、これに限定され るものではない。パレルの材質は、硬質塩化ビニール樹 脂製のものが一般的であるが、アクリル樹脂、メラミン 樹脂、フェノール樹脂あるいは硬質ゴム製のものでもよ い。パレルの前記穴は通常、直径1.5mm~6.0m m程度のものを使用し、パレルの回転は5~10r. p. m. で行うがこれに限るものではない。回転数が大 きすぎると被めっき物品が表層からすべらずに落下して キズがつきやすく、回転数が小さいと混合不足がおこ

[0015]

【実施例】

実施例1

本実施例に用いるパレルめっき装置は、図11 (上面 図)、図12 (断面図) に示すものである。振動撹拌手 段は、振動モーター26で発生した振動を振動枠23、 振動棒21を介して振動羽根群22、22……に伝え る。振動羽根群は図2~4に明示されているように循環 槽29の両側に設置する。振動モーター26よりの振動 が循環槽29本体に影響しないようにするため、振動枠 23はスプリング24と台座25を介して本体に取付け られている。振動羽根の傾斜の程度は水平方向を基準に して15°でセットした。振動羽根の幅80mm、撹拌 羽根同士の間隔は35mmとした。図12に示すとお り、振動羽根部分は、バレル53と電極27の間に設け られている。パレル53は、穴径3mmの多数の穴を有 40 する八角形筒体で約3リットルの容量の硬質塩化ビニル 樹脂よりなるものである。被めっき物品としては、直径 30mm、長さ50mmの円柱体を用いた。このものは めっき処理前に当然脱脂、水洗を行い、ついで活性化処 理を行ったものである。クロムめっき浴の組成はつぎの とおりとした。

無水クロム酸 (CrO₃)

250g/1

硫酸 (H2SO4)

2. 5g/1

陰極電流密度25A/dm²、めっき温度60℃、パレ ル回転数6 r. p. m. で、1時間めっきした。なお、 50 6 振動羽根

被めっき物品はパレル容積の1/3になるように充填し た。めっき終了後は、水洗、酸中和、水洗、乾燥を行っ た。この結果、振動撹拌を行わない場合は電流密度が上 らず、クロムめっき膜がほとんど形成できないのに較 べ、本実施例1のものは、膜厚10 µmのクロム膜が均 一に形成されており、この膜厚は吊り具を用いためっき の場合とほど同様であった。

[0016]

実施例2クロムめっき浴として下記の組成のものを用 い、陰極電流密度50A/dm²、めっき温度55℃と したほかは実施例1を繰り返した。

無水クロム酸(CrOs) 260g/1 ケイフッ化カリウム (K2SiF6) 4g/1重クロム酸カリ (K₂C r₂O₇) 25g/1硫酸 (H2SO4) 10/1

この結果、実施例1に較べ、約1.3倍の早さでクロム メッキ層が形成された。

[0017]

【効果】本発明により、電流密度を上げることができる 20 ようになったため、従来から実用化ができなかった小物 に対するクロムのパレルめっきが可能となった。本発明 によるクロムめっき物品は、従来の吊り下げ法により得 られたクロムめっき製品と品質的に変るところのない出 来ばえであった。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の横方向振動のための基本的振動撹拌装 置の上面図である。

【図2】図1の断面図である。

【図3】図2のA部分の拡大断面図である。

【図4】振動伝達機構と振動子の概略図である。

【図5】振動羽根の振動子への取付け態様のいろいろを (a) から(d) に示す。

【図6】本発明の上下方向振動のための振動撹拌手段を 説明するための上面図である。

【図7】図6の側面図である。

【図8】図7のもう1つの側面からみた側面図である。

【図9】図6~7の振動撹拌手段の斜視図である。

【図10】上下振動を与えるためのもう1つの振動撹拌 手段を示す斜視図である。

【図11】本発明のバレルめっき装置の1例を示す上面 図である。

【図12】図11の断面図である。

【図13】一般的なパレルめっき装置の概略図を示す。 【符号の説明】

- 1 振動モーター
- 2 コの字状振動伝達子
- 3 支持体
- 4 垂直振動伝達子
- 5 振動子

(5)

特開平6-330395

7

7 丸棒 8 スプリング

9 止め板

10 ヒーター

11 電極

12 槽

13 スライドペアリング

21 振動棒

22 振動羽根

23 振動枠

24 スプリング

25 台座

26 振動モーター

27 電極

29 槽

31 振動棒

32 振動棒

33 固定棒

3 4 固定棒

35 振動伝達棒

36 振動板

37 槽底部

38 支持用ゴム片

39 支持用ゴム片

40 支持用ゴム片

10 41 支持用ゴム片

51 槽

5 2 回転軸

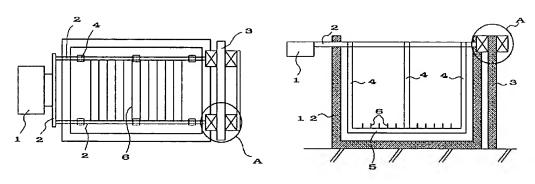
53 パレル

54 モータ

55 歯車

[図1]

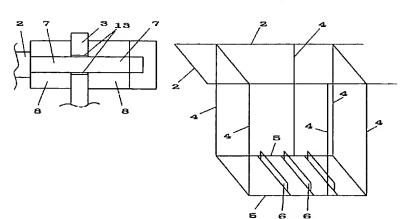


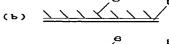


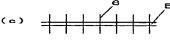
[図3]

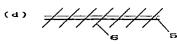
[図4]

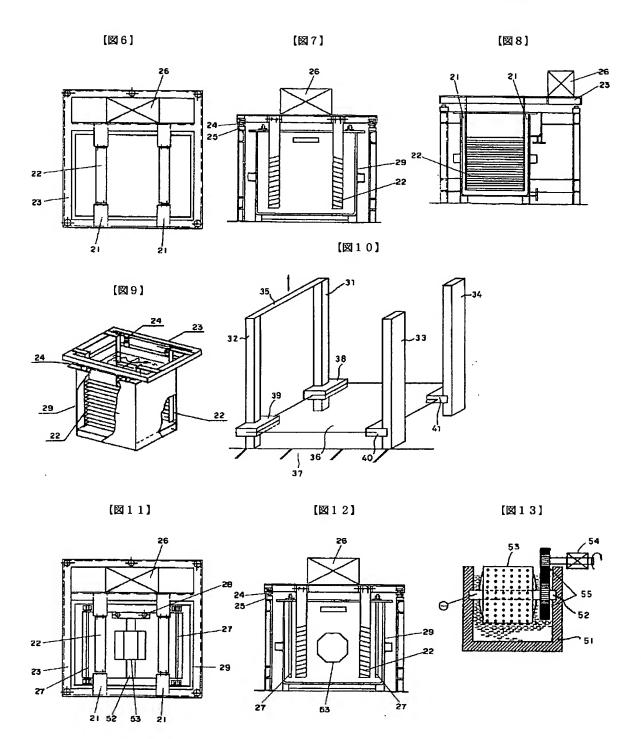
【図5】











【手続補正書】

【提出日】平成5年7月12日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0017

【補正方法】変更

【補正内容】

[0017]

【効果】本発明により、電流密度を上げることができるようになったため、従来から実用化ができなかった小物に対するクロムのパレルめっきが可能となった。本発明

によるクロムめっき物品は、従来の吊り下げ法により得られたクロムめっき製品と品質的に変るところのない出来ばえであった。また、昭和62年12月16日、東京鍍金材料協同組合発行、東京鍍金材料協同組合技術委員会編、「めっき技術ガイドブック」第199~203頁で述べられているように、クロムめっき層は、どちらかといえばマイクロクラックが発生しやすい性質を有するものであるが、本発明方法により形成されたクロムめっき層は、緻密、かつ丈夫であり全くクラックを発生しないという特性を有する。